

圖 2-14 接面二極體在順向偏壓下的理想 I-V 特性, 圖中電流是繪製在對數座標 (即 半 對 數 圖)。

引起。舉例來說,在室溫下矽的 n_i 約等於 10^{10} /cm³ 而鍺的 n_i 約等於 10^{13} /cm³, 所以我們期待鍺的p-n二極體的逆向飽和電流 J_s 大約是矽p-n二極體的 10^6 倍。 第三,由(2.51)的逆向飽和電流表示式可看出,對 § 2.5 節中所討論的單側陡 接面而言,高摻雜側的濃度對 J。的貢獻可忽略不計,即:

$$J_s \cong q \, \frac{D_p}{L_p} \, \frac{{n_i}^2}{N_D} \quad \text{for } p^+ - n \quad \text{diodes} \eqno(2.54a)$$

與

$$J_s \cong q \frac{D_n}{L_n} \frac{n_i^2}{N_A}$$
 for $n^+ - p$ diodes (2.54b)